DERWENT-ACC-NO: 1990-034505

DERWENT-WEEK:

199005

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Conductive paste - comprises

inorganic particles and

conductive particles dispersed in

vehicle where inorganic

particles have surface acting to

metallic ions

PATENT-ASSIGNEE: TAIYO YUDEN KK[TAIO]

PRIORITY-DATA: 1988JP-0145018 (June 13, 1988)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE PAGES

MAIN-IPC

JP 01313804 A

December 19, 1989

N/A

005

N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE

JP 01313804A

N/A

1988JP-0145018

June 13, 1988

INT-CL (IPC): C04B041/88, C23C018/36, C23C024/08, H01B001/22

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 01313804A

BASIC-ABSTRACT:

Conductive paste of conductive particles and inorganic particles are dispersed in a vehicle, where the inorganic particles comprise particles having an active surface to the metallic ions of a non-electrolytic plating bath.

Typically alumina particles (1.0 micron ave dia.) are dipped in a first

activation soln. (1000 ml water, 2 g SnCl2 4 ml HCl) and second activation

soln. in order to form inorganic particles of which the surface is activated to

metallic ions of the non-electrolytic plating bath. A conductive paste is

prepd. by mixing 100 pts.wt. Ni particles (3 microns ave particle dia.), 10

pts.wt. Al2O3 particles, 16 pts.wt. ethyl cellulose, and 4
pts.wt. butyl

carbitol for 4 hrs., mulling for 1 hr.. An <u>outside</u> electrode is formed by

coating the paste on both terminals of a ceramic capacitor chip at 50 microns

thickness forming a Ni plated film on it, a 3 micron thick soldering film, and

then 500 of the chips are soldered on a print circuit substrate and then

tensile load is applied. No exfoliation is found below 5 kg of tensile load.

ADVANTAGE - The paste controls shrinkage of the paste and substrate. Bonding between the paste and the substrate is good, so that

between the paste and the substrate is good, so that solderability is improved.

TITLE-TERMS: CONDUCTING PASTE COMPRISE INORGANIC PARTICLE CONDUCTING PARTICLE

DISPERSE VEHICLE INORGANIC PARTICLE SURFACE ACT METALLIC ION

ADDL-INDEXING-TERMS:

CAPACITOR ELECTRODE

DERWENT-CLASS: LO3 M13 V01 V02 X11 X12

CPI-CODES: L03-A01A3; M13-B;

EPI-CODES: V01-B03D; X12-D01X;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 1544U; 1701U

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1990-015287 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1990-026335

19 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

® 公開特許公報(A) 平1−313804

∭Int. Cl.	4	識別記号	庁内整理番号	43公開	平成1年(198	89)12月19日
H 01 B C 04 B C 23 C	1/22 41/88 18/36 24/08		A -7364-5 G H -7412-4 G 6686-4 K A -6813-4 K			
# B 22 F H 01 C H 01 F H 01 G	7/04 1/14 15/02 1/01 4/12		D-7511-4K Z-7303-5E F-6447-5E 7048-5E 7924-5E			
H 05 K	1/09 3/18		Z −8727−5E B −6736−5E 審査請	求 未請求 請	青求項の数 1	(全5頁)

9発明の名称 導電性ペースト

②特 顧 昭63-145018

@出 願 昭63(1988) 6月13日

⑩発 明 者 木 暮 博 道 東京都台東区上野 6 丁目16番20号 太陽誘電株式会社内 ⑩発 明 者 松 本 和 義 東京都台東区上野 6 丁目16番20号 太陽誘電株式会社内 ⑩発 明 者 吉 沢 睦 雄 東京都台東区上野 6 丁目16番20号 太陽誘電株式会社内 ⑪出 頤 人 太陽 誘電株式会社 東京都台東区上野 6 丁目16番20号

個代 理 人 弁理士 北條 和由

明 柳 包

1. 雅明の名称

導電性ペースト

2. 特許請求の範囲

・ 専電性粒子と無機質粒子とを、 ビヒクル中に 分散させた導電性ペーストに於いて、 前配無機 質粒子が無電解メッキ浴の金鳳イオンに活性な 表面を有する粒子から成る事を特徴とする導電 性ペースト。

3. 発明の詳細な説明

[産菜上の利用分野]

本発明は、セラミック素地上に導電性ペーストを塗布し、焼成された導体主面上に、メッキ膜を折出するのに好適な導電性ペーストに関する。

【従来の技術】

能来、セラミック素地上に導体膜を形成するのに使用される導電性ペーストとしては、 Au、As、Pt、Pd、Cu等の貫金周粒子や、Ni、Zn、Al等の単金風粉末等の導電粒子と、

ガラスフリットとを、ピヒクル中に分散させたものが知られている。このような導電性ペーストは、セラミック基板、セラミックコンデンサ、圧電体素子、抵抗体、インダクタ等の電子部分に、スクリーン印刷、その他の方法等に依って途布された後、焼成され、導体膜として形成される。この導体膜は、前記電子部品の電極或いは、配線導体として使用されている。

前記導電性ベーストに使用される導電粒子のうち、Au、As、Pt等の場体材料は、高価であり、価格の変励が大きいことから、これに代わる導体材料として、卑金属若しくは、比較的安価なCu等の粒子が使用されている。

甲金國導電粒子を用いた導電性ペーストで形成された電極は、電極中の導体金属が半田満れ性が悪く、電極の半田付け性が悪い。また、比較的安値な銅粒子を用いた導電ペーストは、導体金属それ自体の半田濡れ性が良いが、電極の変面が空気中の酸素に依って、酸化され易いため、そのままの状態で空気中に僅かな時間でも

放回すると、 導体要面が酸化されて半田付け性が直ぐ悪くなる。 このため、 これら単金風や鋼等の導電粒子を用いたものでは、 導体粒子の要面に予め、 酸化を防止するような金四膜、 例えば、 ニッケルメッキや半田メッキ等を施し、 変面の酸化防止と半田付け性の改善を図ることが行われている。

更に、 前記導電性ペーストを基板に塗布して 焼成した時の導電性ペーストの収縮率を制御する目的、 なび焼成された後の導体の膨張係数を、 セラミック基板の膨張係数に近似させる目的の ため、これら導電性ペーストに、 セラミック基 材と同じ材質の粒子や、 セラミック基材の一部 を組成する材料粒子、 或いはこれらとは別種の 無機質粒子を混入することが行われる。

[発明が解決しようとする課題]

前配従来の導電性ペーストのように、 その中 に前配無機質粒子を含有させた場合、 これを焼 成することにより形成された導体膜の表面に、

解消することが可能な遊電性ペーストを提供する事にある。

[課題を解決するための手段]

すなわち、 前記課題を解消する為、 本乳明に おいて離じた手段の要旨は、 導電性粒子と無機 質粒子とを、 ビヒクル中に分散させた得電性ペ ーストに於いて、 前記無機質粒子が無電解メッ キ浴の金属イオンに活性な表面を有する粒子か ら成る事を特徴とする導電性ペーストである。

[作 用]

堺電粒子と前記無機質粒子とがランダムに露出 する。

ところが、第2図に模式的に示すように、このような導体膜10の要面にメッキ膜を形成しようとすると、導電粒子11の要面に形成されるメッキ膜12の形成速度と、無機質粒子13の要面に形成されるメッキ膜12の形成速度とい、導電粒子11の要面に所望の厚みのメッキ膜12が形成されないといったように、メッキ膜12の厚みに不均一な状態が生じる。

このように、メッキ膜が不均一となった電子部品は、メッキ膜にいわば無数のピンホールが生じた状態となり、半田に対する密登強度が弱く、半田付け後に電子部品が脱落してしまうといった問題があった。

そこで本発明の目的は、メッキ浴に対して活性な表面を有する無機質粒子を、 導電ペースト中に含有させる事に依って、 前配従来の課題を

近似するため、焼成後のサーマルショックにも 耐えられる。

こうした無機質粒子特有の作用に加え、これら無機質粒子13の表面が無電解メッキ浴の金瓜イオンに活性な要面を有する粒子からなるため、この構電ペーストにより形成された媒体模式的に示すように、無機質粒子の要面にも、無機質粒子の要面と同様に金瓜が折出し、メッキの投ったがではまって、導電性ペーストを機き付けて形成された前記導体膜10に はってメッキ膜12を形成することが可能とないのである。このため、半田による接着性が良好な導体膜が得られる。

[実施例]

次に、本発明の具体的な実施例について詳細に説明する。

(実施例1)

次の組成を有する第一と第二の活性化溶液と、 平均粒径が 1.0μmのアルミナ粒子を用意した。 第一活性化溶液

水 1000m l

塩化第二錫 (SnClz) 2 g

塩酸 (HCl) 4 m l

第二活性化溶液

水 1000m l

塩化パラジウム (PdCla) 0.28

塩酸 (HCI) 2 ml

次に、別に用意したニッケル金属粒子(平均粒径3μm) 100重量部に対して、前記アルミナ粒子を10重量部、エチルセルロースを16重量部、ブチルカルビトールを4重量部の割合で配

合し、これを超過機で4時間選練し、更にロールミルに依って1時間選練して、本発明による 準電性のペーストを製作した。

これとは別に、チタン酸パリウム系の誘電体セラミック原料シートに、市販されている導電性ペーストを塗布し、これを般層して圧着し、可定の大きさに裁断した後焼成することににおり、積層セラミックコンデンサチップを製作した。これに破るの機圏でデンサンデンが、ここに可配本で、の場合の場合で、950℃の温度では、がいるの外の環境を形成した。

このような積層セラミックコンデンサチップを前配ニッケルメッキ浴に80℃の温度で15分間浸漬し、外部電極の表面にニッケルメッキ膜を形成した。

更に市阪の半田メッキ液を用いて、前記積層

セラミックコンデンサチップのニッケル膜上に、 室温で陰極電流密度 1 A/dm² として 30分間電解 半田メッキを施し、 3 μmの厚さに半田メッキ 膜を形成した。

この結果、本実施例に於いて、 5 K g 以下の 荷瓜で半田が別離したものは皆無であった。 (実施例2) 前記実施例1に於いて、前記第二活性化溶液に代えて、次の組成を育する第二活性化溶液を用いた事以外は、同実施例1と同様にして試験を実施した。

채水 1000ml

塩化白金(PtCl₂) 0.1g

塩酸 (HCl) 4 ml

その結果、 5 k g以下の荷重で半田が剝離した ものは皆無であった。

(実施例3)

前配実施例1に於いて、前配第二活性化溶液に代えて、次の組成を有する第二活性化溶液を用いた事以外は、同実施例1と同様にして試験を実施した。

純水 1000m 1

塩化金 (AuCl₂) 0.1g

塩酸 (HCI) 4 ml

その結果、 5kg以下の荷重で半田が剝離した ものは皆無であった。

(実施例4)

前記実施例1に於いて、ニッケル金属粒子に 代えて、 朝粒子を用いた事、 アルミナ粒子に代 えてチタン酸パリウムを用いた事、 及び、 博電 ペーストにより形成された積層セラミックコン デンサチップの外部電極の変面に、 ニッケルメ ッキに代えて銅メッキを施した事以外は、 同実 施例1と同様にして試験を実施した。 その結果、 5 k g以下の荷頂で半田が剝離したものは皆無 であった。

(比較例)

前記実施例1に於いて、導電性ペースト中のアルミナ粒子の表面を活性化した粒子に代えて、導電性ペーストに活性化されてないアルミナ粒子を加えた事以外は、実施例1と同様にして試験を実施した。その結果、5 K g 以下の荷重で半田が剝離したものは、500個中12個あった。

なお、前記各実施例に於いては、無機質粒子 としてアルミナ、チタン酸バリウムを用いた例 を示したが、本発明において使用される無機質 粒子は、これらに限るものではない。 すなわち、

とができ、これによって半田付け性が改響され、 蒸板との密替性が良く、半田付けした後に脱落 するような事がなくなる。よって、半田付けの 信頼性が向上すると言う効果が得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の概念性ペーストを用いて 形成された場体膜上にメッキを施した状態を示す模式図、第2図は、従来の導意性ペーストを 用いて形成された場体膜上にメッキを施した状態を示す模式図、 第3図は、 本発明の実施例及 びその比較例における半田付け部分の密着強度 試験の方法を示す説明斜視図である。

10…将体膜 11…将電粒子 12…メッキ膜 13…無機質粒子

特許出頭人 太陽誘斑株式会社 代 理 人 弁理士 北條 和由 これら無機質粒子の極類は、 基板のセラミック 組成に依って選択されるべきもので、 一般的に は、 セラミック組成に近似した組成が好ましく、 その添加量は各々の組成に於いて、 適宜決められる。 例えば、 熱膨張係数、 硬化収縮率の大き さや半田付け性等を考慮して決定される。 一般 には、 導電性ベースト全重量に対して1%~3 5%程度の量が添加される。

遊覧性ペースト中に混合される金属粒子は、 Zn、Cu、Ni、Al等が一般的である。

[類明の効果]

